

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-183525

(43)Date of publication of application : 02.07.2004

(51)Int.Cl.

F01N 3/02
B01D 53/94
F01N 3/18
F01N 3/24
F01N 3/36
F02D 41/04
F02D 43/00
F02D 45/00
// B01D 46/42

(21)Application number : 2002-349668

(71)Applicant : NISSAN MOTOR CO LTD

(22)Date of filing : 02.12.2002

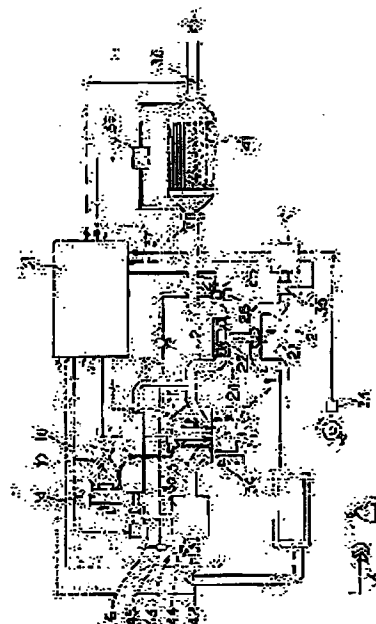
(72)Inventor : KONDO MITSUNORI
KAWASHIMA JUNICHI
TSUTSUMOTO NAOYA
OTAKE MAKOTO
TABATA MUNEHIO

(54) EXHAUST EMISSION CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To satisfy three requirements of regeneration treatment by using regeneration treatment of three stages.

SOLUTION: In this exhaust emission control device, a filter 41 for collecting particulates is provided to an exhaust passage 2, and the regeneration treatment of the filter 41 is performed at a regeneration time. The device has regeneration treatment means 31, 10, and 42 for performing two post injections and two oxygen concentration controls per one cycle of an engine so as to obtain a constant target regeneration speed during the regeneration treatment of the filter 41.



JP 2004 183525 A 2004.7.2

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-183525

(P2004-183525A)

(43) 公開日 平成16年7月2日 (2004.7.2)

(51) Int.Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

F01N 3/02

F01N 3/02 321B

3G084

B01D 53/94

F01N 3/02 321A

3G090

F01N 3/18

F01N 3/18 B

3G091

F01N 3/24

F01N 3/24 E

3G301

F01N 3/38

F01N 3/24 R

4D048

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 26 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-349668 (P2002-349668)

(22) 出願日 平成14年12月2日 (2002.12.2)

(71) 出願人 000003997

日産自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

(74) 代理人 100075513

弁理士 後藤 政喜

(74) 代理人 100084537

弁理士 松田 嘉夫

(72) 発明者 近藤 光徳

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産

自動車株式会社内

(72) 発明者 川島 純一

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産

自動車株式会社内

最終頁に続く

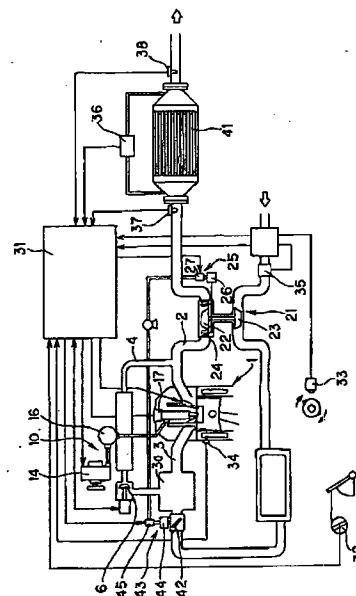
(54) 【発明の名称】 排気浄化装置

(57) 【要約】

【課題】 3段階の再生処理によって再生処理の3つの要求を共に満たす。

【解決手段】 排気通路 (2) にバティキュレートを捕集するフィルタ (41) を備え、フィルタ (41) の再生時期になるとフィルタ (41) の再生処理を行うエンジンの排気浄化装置において、フィルタ (41) の再生処理中に一定の目標再生速度が得られるようにエンジンの1サイクル当り回のポスト噴射と酸素濃度制御とを行う再生処理手段 (31、10、42) を備える。

【選択図】 図1



(2)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

【特許請求の範囲】

【請求項1】

排気通路にパティキュレートを捕集するフィルタを備え、
フィルタの再生時期になるとフィルタの再生処理を行うエンジンの排気浄化装置において、
フィルタの再生処理中に一定の目標再生速度が得られるようにエンジンの1サイクル当り
2回のポスト噴射と排気の酸素濃度制御とを行う再生処理手段を備えたことを特徴とする
排気浄化装置。

【請求項2】

前記フィルタの再生処理期間を前期、中期、後期から構成し、
前期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ベッド温度へと制御する昇
温制御を行い、
中期に再生速度が目標再生速度へと小さくなるように第1目標ベッド温度を維持させる第
1目標ベッド温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制
御を行い、
後期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ベッド温度より高い第2目
標ベッド温度を維持させる第2目標ベッド温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を高濃
度に設定した第2酸素濃度制御を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の排気浄化装置。

【請求項3】

前記中期における第1目標ベッド温度を維持させる第1目標ベッド維持制御を、1サイク
ル当り排気温度上昇用の1回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項2に記載の排気
浄化装置。

【請求項4】

前記後期における第2目標ベッド温度を維持させる第2目標ベッド維持制御を、1サイク
ル当り排気温度上昇用とHC供給用の2回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項2
に記載の排気浄化装置。

【請求項5】

前記フィルタに触媒を担持している場合に、前期は、触媒活性温度へと制御する昇温制御
を行う前段と、第1目標ベッド温度へと制御する昇温制御を行う後段とからなることを特
徴とする請求項2に記載の排気浄化装置。

【請求項6】

前記前段における触媒活性温度へと制御する昇温制御を、1サイクル当り排気温度上昇用
の1回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項5に記載の排気浄化装置。

【請求項7】

前記後段における第1目標ベッド温度へと制御する昇温制御を、1サイクル当り排気温度
上昇用とHC供給用の2回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項5に記載の排気浄
化装置。

【請求項8】

前記HC供給用のポスト噴射を実行する際に目標値に対して応答遅れ処理を施した値とす
ることを特徴とする請求項7に記載の排気浄化装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明はディーゼルエンジンの排気パティキュレート処理する排気浄化装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

ディーゼルエンジンから排出される排気パティキュレート処理するために、排気系にパ
ティキュレートを捕集するフィルタを配置し、フィルタに所定量のパティキュレートが堆
積したとき、フィルタ温度を上昇させてフィルタに堆積しているパティキュレートを燃焼処

(3)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

理する、いわゆるフィルタの再生処理を行うものが各種提案されている（特許文献1参照）。

【0003】

【特許文献1】

特開平7-259588号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、フィルタの再生処理には概ね次の3つの要求を共に満たさなければならない。

【0005】

(1) 再生処理の開始に際しては、フィルタのベッド温度を、フィルタに堆積しているパティキュレートの自着火温度まで速やかに上昇させる必要がある。フィルタのベッドを昇温させるため例えばポスト噴射や燃料噴射時期の遅角が行われるが、速やかな昇温が要求されるのは、フィルタのベッド昇温期間が長引けばそれだけ燃費が悪化するからである。

【0006】

(2) フィルタのベッド温度がパティキュレートの自着火温度に達してパティキュレートが燃焼する段階になると、フィルタのベッド温度が許容最高温度を超えないようにパティキュレートの燃焼速度を抑制する必要がある。これは、パティキュレートの燃焼速度（フィルタの再生速度）が速いとフィルタに堆積している大量のパティキュレートが急激に燃焼してフィルタのベッド温度が許容最高温度を超え、これによってフィルタに熱劣化が生じて耐久性が低下しかねないからである。

【0007】

(3) 再生処理の終了周近に際しては、フィルタにパティキュレートの燃え残りが生じないようにする必要がある。これはフィルタに燃え残りが生じると、次のような問題点が生じるからである。

【0008】

▲1▼フィルタの圧力損失が完全になくならないので、燃費が悪化する。

【0009】

▲2▼燃え残り部分にパティキュレートが堆積すると堆積分布のアンバランスが生じ、次の再生処理時にその部分の急激燃焼によりフィルタの耐久性が低下する。

【0010】

そこで本発明はフィルタの再生処理中に一定の目標再生速度が得られるように1サイクル当たり2回のポスト噴射と酸素濃度制御とを行うことにより、再生処理の上記3つの要求を共に満たす装置を提供することを目的とする。

【0011】

一方、上記の従来装置においては、触媒活性前に1サイクル当たり1回のポスト噴射を行い、触媒活性後には1サイクル当たり2回のポスト噴射を行っている。

【0012】

しかしながら、従来装置は上記(1)の要求、つまりフィルタのベッド温度を上昇させようとするものでしかないので、上記(2)の要求に応じることができない。すなわち、フィルタのベッド温度がパティキュレートの自着火温度に達するとパティキュレートが盛んに燃焼してフィルタの再生速度が急上昇する。この段階でも、従来装置のように1サイクル当たり2回のポスト噴射を行ったのでは、再生速度が目標を超えて大きくなりすぎ、フィルタのベッド温度が限界温度を超えて上昇しかねない。これに対して、本願発明では、フィルタのベッド温度がパティキュレートの自着火温度に達した後は、1サイクル当たり2回のポスト噴射を止めて1サイクル当たり1回のポスト噴射にすると共に、排気中の目標酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制御を行うことによって、再生速度が目標再生速度を超えて大きくなりないようにするのであり、このように触媒反応によりフィルタのベッド温度を上昇させようとする従来装置と、フィルタの再生速度に着目する本願発明とは技術的思想が異なっている。

(4)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明は、排気通路にパティキュレートを捕集するフィルタを備え、フィルタの再生時期になるとフィルタの再生処理を行うエンジンの排気浄化装置において、フィルタの再生処理中に一定の目標再生速度が得られるようにエンジンの1サイクル当り2回のポスト噴射と排気の酸素濃度制御とを行う再生処理手段を備えている。具体的にはフィルタの再生処理期間を前期、中期、後期から構成し、前期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ベッド温度へと制御する昇温制御を行い、中期に再生速度が目標再生速度へと小さくなるように第1目標ベッド温度を維持させる第1目標ベッド温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制御を行い、後期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ベッド温度より高い第2目標ベッド温度を維持させる第2目標ベッド温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を高濃度に設定した第2酸素濃度制御を行う。

10

【0014】

【発明の効果】

本発明による再生処理手段によれば、次の効果が得られる。

【0015】

(1) 前期にはフィルタのベッド温度をパティキュレートが自着火する温度である第1目標ベッド温度にまで急速に上昇させることができる。

20

【0016】

(2) 中期にはフィルタのベッド温度がパティキュレートが自着火する温度である第1目標ベッド温度に維持した状態で第1酸素濃度制御が行われるが、この第1酸素濃度制御によればフィルタに堆積している大量のパティキュレートが急激に燃えることがないように排気中の目標酸素濃度を低濃度の酸素濃度に設定してあるので、フィルタのベッド温度が許容最高温度を上回ることがなく、これによりフィルタの耐久性が損なわれることがない。

【0017】

なお、排気温度を低下させることによりパティキュレートの燃焼速度を抑制する方法もあるが、この排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法だと、排気やフィルタの熱慣性の影響を受けて制御の応答性が悪く、パティキュレートが急激に燃えることが困難で、制御性が劣る。これに対して本発明では、こうした排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法でないため、排気やフィルタの熱慣性の影響を排除でき、制御応答性がよく制御の信頼性が高い。

30

【0018】

(3) 後期には第1目標ベッド温度よりも高い第2目標ベッド温度に維持した状態で目標酸素濃度を第1酸素濃度制御時より大きくして十分な酸素を供給することで、再生処理の終了間近にフィルタに残存するパティキュレートを迅速にかつ確実に燃え切らせることができる。

【0019】

このように、本発明では、再生処理の前期、中期、後期に要求されるところを総て満たすことから、再生処理期間を短縮できると共に、ほぼ完全なフィルタ再生を図ることができ

40

【0020】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0021】

図1は本発明の一実施形態を示す概略構成図である。

【0022】

図1において、1はディーゼルエンジンで、排気通路2と吸気通路3のコレクタ部3aとを結ぶEGR通路4に、圧力制御弁（図示しない）からの制御圧力に應動するダイヤフラ

50

(5)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

ム式のEGR弁6を備えている。圧力制御弁は、エンジンコントローラ81からのデューティ制御信号により駆動されるもので、これによって運転条件に応じた所定のEGR率を得るようにしている。

【0028】

エンジンにはコモンレール式の燃料噴射装置10を備える。この燃料噴射装置10は、主に燃料タンク(図示しない)、サフライポンプ14、コモンレール(蓄圧室)16、気筒毎に設けられるノズル17からなり、サフライポンプ14により加圧された燃料は蓄圧室16にいったん蓄えられ、蓄圧室16の高圧燃料が気筒数分のノズル17へと分配される。

【0024】

ノズル17(燃料噴射弁)は、針弁、ノズル室、ノズル室への燃料供給通路、リテーナ、油圧ピストン、リターンスプリングなどからなり、油圧ピストンへの燃料供給通路に三方弁(図示しない)が介装されている。三方弁(電磁弁)のOFF時には、針弁が着座状態にあるが、三方弁がON状態になると針弁が上昇してノズル先端の噴孔より燃料が噴射される。つまり三方弁のOFFからONへの切替時期により燃料の噴射開始時期が、またON時間により燃料噴射量が調整され、蓄圧室16の圧力が同じであればON時間が長くなるほど燃料噴射量が多くなる。

【0025】

EGR通路4の開口部下流の排気通路2に、排気の熱エネルギーを回転エネルギーに変換するタービン22と吸気を圧縮するコンプレッサ23とを同軸で連結した可変容量ターボ過給機21を備える。タービン22のスクロール入口に、アクチュエータ25により駆動される可変ノズル24が設けられ、エンジンコントローラ81により、可変ノズル24は低回転速度域から所定の過給圧が得られるように、低回転速度側ではタービン22に導入される排気の流速を高めるノズル開度(傾動状態)に、高回転速度側では排気を抵抗なくタービン22に導入させノズル開度(全開状態)に制御する。

【0026】

上記のアクチュエータ25は、制御圧力に駆動して可変ノズル24を駆動するダイヤフラムアクチュエータ26と、このダイヤフラムアクチュエータ26への制御圧力を調整する圧力制御弁27とからなり、可変ノズル24の実開度が目標ノズル開度となるように、デューティ制御信号が作られ、このデューティ制御信号が圧力制御弁27に出力される。

【0027】

アクセルセンサ32、エンジン回転速度とクランク角度を検出するセンサ33、水温センサ34、エアフローメータ35からの信号が入力されるエンジンコントローラ81では、これらの信号に基づいて目標EGR率と目標過給圧とが得られるようにEGR制御と過給圧制御を協調して行う。

【0028】

排気通路2には排気中のパティキュレートを捕集するフィルタ41が設置される。このフィルタ41には酸化触媒が担持されており、フィルタ41のパティキュレートの堆積量が所定値に達すると、排気温度を上昇させてフィルタ41に堆積しているパティキュレートを燃焼除去する。

【0029】

フィルタ41の圧力損失(フィルタ41の上流と下流の圧力差)を検出するために、フィルタ41をバイパスする差圧検出通路に差圧センサ36が設けられる。

【0030】

この差圧センサ36により検出されるフィルタ41の圧力損失 ΔP は、温度センサ37からのフィルタ入口温度 T_1 、温度センサ38からのフィルタ出口温度 T_2 と共にエンジンコントローラ81に送られ、主にマイクロプロセッサで構成されるエンジンコントローラ81では、これらに基づいてフィルタ41の再生処理を行う。すなわち、フィルタ41の再生処理の期間を時系列的に図2に示したように前期(71の時間)、中期(72の時間)、後期(73の時間)の3つの期間に分割するものの、再生処理の全区間を通して一定

10

20

30

40

50

(6)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

の目標再生速度が得られるように1サイクル当り機能の異なる2回のポスト噴射と酸素濃度制御とを行う。

【0081】

これをさらに図3、図4を参照しながら説明する。図3において第4段目に本実施形態によるポスト噴射の特性を、また最下段に本実施形態による排気中の目標酸素濃度の特性を示す。

【0082】

ここでは機能の異なるポスト噴射を導入している(図4上段参照)。すなわち、ポスト噴射1は、シリンダ内で燃焼させて直接的に排気温度の上昇を図ることを目的として、メイン噴射に近い噴射時期(TDC~ATDC60deg)に設定する。これに対してポスト噴射2は、フィルタ41に担持している酸化触媒にHCを供給し、その触媒反応でHCを燃焼させてフィルタ41のベッド温度を上昇させることを目的として、シリンダ内ではほとんど燃焼しない時期(ATDC60deg以降)に設定する。

【0083】

〈1〉前期:

フィルタ41のベッド温度が触媒活性温度(およそ240℃)以下にある前段では、早期に触媒を活性化させるためにポスト噴射1を実行する(図4下段の左参照)。このとき、触媒ではHCの反応が行われないのでポスト噴射2は行わない。

【0084】

フィルタ41のベッド温度が触媒活性温度を超える後段になると、ポスト噴射1に加えてポスト噴射2を実行し、ベッド温度をさらに上昇させる。フィルタ41のベッド温度が上昇して第1目標ベッド温度(600℃程度)をTbed1に到達すると、前期を終了して次の段階の中期に移行する。

【0085】

ここで、前段より後段への移行は、フィルタ41の実ベッド温度とTbedが触媒活性温度に達したか否かにより行う。フィルタ41の実ベッド温度はフィルタ41前後に設けている温度センサ37、38からの信号に基づいて推定する。

【0086】

ただし、前期の時間内では排気中の目標酸素濃度は定めず、従って酸素濃度制御は行わない。

【0087】

〈2〉中期:

フィルタ41に堆積しているバティキュレート(フィルタの再生速度)を抑制するため、排気中の目標酸素濃度を図3最下段に示したように低濃度に設定し、この低濃度の目標酸素濃度が得られるように酸素濃度制御(第1酸素濃度制御)を行う。

【0088】

また、フィルタ41の実ベッド温度が第1目標ベッド温度Tbed1と一致するようにポスト噴射1のポスト噴射量をフィードバック制御する(図4下段の中参照)。フィルタ41内のバティキュレートが活発に燃焼して、第1目標ベッド温度が維持される場合にはポスト噴射1を行わない。

【0089】

低濃度に設定した目標酸素濃度が得られるように排気中の酸素濃度制御を行うと共に第1目標ベッド温度を維持する温度制御を行うことで、フィルタ41に堆積したバティキュレートが急激に燃焼することなく燃焼が進行する。

【0040】

〈3〉後期:

再生処理の終了間近にフィルタ41に残存するバティキュレートをもれなく燃やし切るため、排気中の目標酸素濃度を図3最下段のように中期の場合より高濃度に設定し、この高濃度の目標酸素濃度が得られるように酸素濃度制御(第2酸素濃度制御)を行う。

【0041】

10

20

30

40

50

(7)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

また、後期にはポスト噴射1に加えてポスト噴射2を行い、フィルタ41の実ベッド温度が、第1目標ベッド温度 T_{bed1} よりも高い第2目標ベッド温度 T_{bed2} (650℃程度)と一致するようにポスト噴射2のポスト噴射量をフィードバック制御する(図4下段の右参照)。

【0042】

このように高濃度に設定した目標酸素濃度が得られるように排気中の酸素濃度制御を行うと共に中期よりも高い第2目標ベッド温度を維持する制御を行うことで、再生効率が高まり、完全再生である100%へと近づいていく。

【0043】

こうした考え方の元になったものは、次の通りである。すなわち、排気温度を一定に保ったとき、フィルタに堆積されているパティキュレートは再生処理の開始により徐々に燃焼し始め、やがて塊となって活発に燃え、その後下火になり、燃焼が終了する。この燃焼状態を表すのが再生速度である。このため再生速度は、図8最上段に実線を示したように、再生処理の開始より徐々に大きくなってピークを採り、その後小さくなっている。こうした再生速度の変化に合わせるかのように、フィルタのベッド温度が変化している(図8第2段目の破線参照)。

【0044】

ここで、図8最上段は、フィルタをひとかたまりとしてみたときの再生速度の時間的变化であるが、実際にはフィルタ内でのパティキュレートの堆積分布やガス流れ分布は一樣でなく、空間的にも再生速度のムラが生じている。

【0045】

このように時間的あるいは空間的に再生速度に変化(ムラ)があると困るのはフィルタ41内にパティキュレートの燃え残りが生じること、この燃え残りがあると、次の再生処理時にこの燃え残った分のパティキュレートも燃焼し、その分だけフィルタのベッド温度が余計に上昇してしまう。従って、燃え残りが生じることがなく、かといって燃焼が激しすぎないような再生速度(フィルタの材質、容量によって変わるが、例えば2~3g/min)を目標値(目標再生速度)として選択し、再生処理の全範囲にわたってこの目標再生速度となるように制御することが望ましい。となると、再生処理の前期後段には再生速度が高くなるように、再生処理の中期には再生速度が低下するように、再生処理の後期には再生速度が高くなるようにしなければならない(図8最上段参照)。本発明では、こうした一定の目標再生速度を得るためにポスト噴射と酸素濃度制御とを組み合わせ用いているのである。

【0046】

次に、エンジンコントローラ31により行われるこれら制御の内容を詳述する。

【0047】

図5のフローチャートは再生処理を行うためのメインルーチンで、このフローは一定時間毎(例えば10mS毎)に実行する。

【0048】

ステップ1では再生処理フラグをみる。この再生処理フラグの設定については、図6のフローにより説明する。

【0049】

図6のフローは図5とは別に一定時間毎(例えば10mS毎)に実行する。図6においてステップ11ではフィルタ41の圧力損失 ΔP を差圧センサ36の出力から読み込む。

【0050】

ステップ12では再生処理フラグをみる。再生処理フラグは後述する再生処理条件が成立したとき1となるフラグである。エンジン始動時にはゼロに初期設定されているので、再生処理条件の成立する前にはステップ13、14に進み、再生処理条件をみる。再生処理条件の成立は、フィルタ41の圧力損失 ΔP が再生開始判定値 ΔP_{Hmax} を超えかつ再生実施条件にあることである。

【0051】

(8)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

ここで、再生実施条件は例えばエンジンの回転速度と燃料噴射量（エンジン負荷相当）により定まる運転条件がアイドル時やアイドルに近い低負荷域を除いた所定の領域にある場合に成立する。

【0052】

アイドル時やアイドルに近い低負荷域である領域で再生実施条件が非成立であるとするのは、アイドル時はもともと排気温度が低く、ポスト噴射及び吸気絞りを行ってもフィルタ41のベッド温度を第1目標ベッド温度 T_{bed1} へと上昇させることができないからである。

【0053】

このため圧力損失 ΔP が再生開始判定値 ΔP_{Hmax} 以下のときやエンジンの運転条件が再生実施条件にないときにはそのまま今回の処理を終了する。 10

【0054】

フィルタ41の圧力損失 ΔP が再生開始判定値 ΔP_{Hmax} を超えかつエンジンの回転速度と燃料噴射量により定まる運転条件が再生実施条件にあるときには再生処理を行うことができる判断しステップ15に進んで再生処理フラグ=1とする。

【0055】

この再生処理フラグ=1により次回からはステップ12よりステップ13へと進むことができないため、そのまま処理を終了する。

【0056】

図5に戻り、ステップ1で再生処理フラグ=1であるときには再生処理を行うためステップ2以降に進む。ステップ2では再生フェーズを設定する。この再生フェーズの設定については図7のフローにより説明する。 20

【0057】

図7のフロー（図5ステップ2のサブルーチン）は再生処理の開始からの経過時間 T と設定時間 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 とを比較して、再生フェーズの前期、中期、後期を設定するためのものである。

【0058】

ステップ21では再生終了フラグをみる。再生終了フラグはゼロに初期設定されているので、ステップ22に進み、再生処理フラグをみる。再生処理フラグ=0のときはそのまま今回の処理を終了する。 30

【0059】

再生処理フラグ=1であるときにはステップ23に進み、タイマ値 T （ゼロに初期設定）を、

$$T = T_{\Sigma} + \Delta T \quad (1)$$

ただし、 ΔT ：演算周期（=10ms）、

T_{Σ} ：タイマ値の前回値、

の式によりインクリメントする。このタイマは再生処理開始からの経過時間（つまり再生処理時間）計測するためのものである。

【0060】

ステップ24、25ではこのタイマ値 T と設定時間 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 （図2参照）とに基づいて、次のように再生フェーズの各期間を設定する。 40

【0061】

(1) $T < \tau_1$ であるとき：

ステップ24よりステップ26に進み再生フェーズを前期に設定する。

【0062】

(2) $\tau_1 \leq T < \tau_1 + \tau_2$ であるとき：

ステップ24よりステップ27に進み再生フェーズを中期に設定する。

【0063】

(3) $\tau_1 + \tau_2 \leq T < \tau_1 + \tau_2 + \tau_3$ であるとき：

ステップ24、25よりステップ28に進み再生フェーズを後期に設定する。 50

(9)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

【0064】

(4) $\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 \leq T$ であるとき:

このときには再生処理の終了であると判断し、ステップ24、25よりステップ29に進み再生終了フラグ=1とする。また、次の再生処理に備えるためステップ30、31で再生処理フラグ=0かつタイマ値 $T=0$ とする。

【0065】

ステップ24で用いる上記の設定時間 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 は一定値でもかまわないが、ここでは、 τ_1 と τ_2 については次のように可変値で設定している。

【0066】

図8は再生処理開始時の実際のベッド温度に対する τ_1 の設定例である。フィルタ41を再生するにはフィルタ41に堆積しているバティキュレートが自着火して燃焼し得る温度である第1目標ベッド温度 τ_{bed1} にまで上昇させなければならないが、 τ_1 は再生処理の開始より第1目標ベッド温度 τ_{bed1} に上昇させるまでの時間である。この時間 τ_1 は図8のように再生処理開始時のベッド温度が高くなるほど小さくなる。これは再生処理開始時のベッド温度が高ければフィルタ41のベッド温度を第1目標ベッド温度 τ_{bed1} にまで上昇させるに要する時間も短くて済むからである。

【0067】

また、 τ_{bed1} 以上の温度域では $\tau_1=0$ である。これは τ_{bed1} 以上の温度域では昇温制御を行わなくともフィルタ41に堆積しているバティキュレートが自着火して燃焼するので、このときには τ_1 をゼロとして次の段階の中期へと即座に移行させるためである。

【0068】

また、再生処理開始時のベッド温度が所定値 T_a より低い温度域では一定値としている。これは、 T_a より低い温度域ではフィルタ41を昇温させようとしても目標ベッド温度 τ_{bed1} にまで昇温できないので、一定値としたものである。

【0069】

なお、図8において横軸の再生処理開始時の実際のベッド温度は、再生処理開始時にフィルタ41の前後に設けた温度センサ37、38により検出される2つの温度 T_1 、 T_2 から、

$$\tau_{bed} = b_1 \cdot T_1 + b_2 \cdot T_2 \quad (2)$$

ただし、 τ_{bed} : 再生処理開始時のベッド温度、

b_1 、 b_2 : 定数、

の式により推定(算出)すればよい。(2)式の b_1 、 b_2 は実験により決まる値である。

【0070】

図9は再生処理開始時のバティキュレート堆積量(図ではPM堆積量で略記)に対する τ_2 の設定例である。フィルタ41のベッド温度を第1目標ベッド温度 τ_{bed1} にまで上昇させた後は、フィルタ41に堆積しているバティキュレートが自着火して燃焼する。この場合に、排気中の酸素濃度が十分に大きい状態(空燃比でいうと理論空燃比よりリーン側の所定値A)ではフィルタ41に堆積している大量のバティキュレートが急激に燃焼し、これによってフィルタ41のベッド温度が許容最高温度 T_{max} を超えて上昇し、フィルタ41に熱劣化が生じて耐久性が低下しかねない。このため、フィルタ41に堆積している大量のバティキュレートが急激には燃えない程度の低い酸素濃度(空燃比でいうと理論空燃比よりはリーン側で上記のAよりはリッチ側の所定値B)に維持する時間(期間)が τ_2 である。この時間 τ_2 は再生開始時のバティキュレート堆積量が大きくなるほど長くなる。

【0071】

また、再生処理開始時のバティキュレート堆積量が最大バティキュレート堆積量 P_{max} 以上では τ_2 を一定としている。

【0072】

10

20

30

40

50

(10)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

また、再生処理開始時のバティキュレート堆積量が所定値 P 以下の堆積量のとき $2=0$ としている。これは、 P 以下のバティキュレート堆積量の場合には、中期を省略して後期に移行し、その総てを一気に燃焼させてもフィルタ41のベッド温度の上昇が少なく、フィルタ41のベッド温度が許容最高温度 T_{max} に達することはないので、中期の段階を省略して即座に後期へと移行させるためである。すなわち、所定値 P は、中期を介さずとも後期においてフィルタ41のベッド温度が許容最高温度を超えないバティキュレート堆積量の最大量付近に設定している。

【0073】

なお、図9において、横軸の再生処理開始時のバティキュレート堆積量は、再生処理開始時のフィルタの圧力損失から図10を内容とするテーブルを検索することにより演算すればよい。

10

【0074】

このようにして図7の再生フェーズの各段階の設定を終了したら図5に戻り、ステップ3では現在の処理タイミングが再生フェーズのいずれの段階にあるのかをみて、次のように各制御を行う。すなわち、前期であればステップ4に進み再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ベッド温度 T_{bed1} へと制御する昇温制御を行う。

【0075】

中期であるときにはステップ5、7に進み再生速度が目標再生速度へと小さくなるように第1目標ベッド温度 T_{bed1} を維持させる第1目標ベッド維持制御及び排気中の目標酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制御を行う。後期になるとステップ6、7に進み再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ベッド温度 T_{bed1} より高い第2目標ベッド温度 T_{bed2} を維持させる第2目標ベッド維持制御及び排気中の目標酸素濃度を高濃度に設定した第2酸素濃度制御を行う。

20

【0076】

ここで、図5のステップ4～8での制御をポスト噴射と酸素濃度制御に分けてさらに説明する。

【0077】

(1) ポスト噴射:

(1) - 1. 昇温制御:

図11のフロー（図5ステップ4のサブルーチン）は昇温制御を行うためのものである。

30

【0078】

ステップ31ではクランク角センサ33により検出されるエンジン回転速度 N_e 、メイン燃料噴射量 Q_f 、温度センサ37により検出されるフィルタ入口温度 T_1 、温度センサ38により検出されるフィルタ出口温度 T_2 を読み込む。

【0079】

ステップ32ではフィルタ入口温度 T_1 、フィルタ出口温度 T_2 から前述の(2)式を用いてフィルタ41の実ベッド温度 T_{bed} を算出する。

【0080】

ステップ33では後段フラグ（ゼロに初期設定）をみる。ここでは後段フラグ=0であったとして説明すると、このとき前段の処理であるステップ34、35に進んでエンジン回転速度 N_e とメイン燃料噴射量 Q_f とから図12、図13を内容とするマップを検索することにより前段ポスト噴射量1、前段ポスト噴射時期1を演算する。

40

【0081】

前段ポスト噴射1の機能は排気温度を触媒温度へと上昇させることが目的であるから、前段ポスト噴射量1は、基本的にメイン燃料噴射量のみによる排気温度（ベースの排気温度）と触媒活性温度の差に比例する値を与えればよい。つまり、触媒活性温度からの差が大きいほど大きな値の前段ポスト噴射量1を与える。ここで、ベースの排気温度は低負荷低回転速度側のほうが低いので、これに対応して低負荷低回転速度側になるほど前段ポスト噴射量1を大きくしている（図12参照）。

【0082】

50

(11)

JP 2004 188525 A 2004.7.2

ステップ36ではフィルタ41の実ベッド温度 T_{bed} と触媒活性温度(240℃程度)を比較する。実ベッド温度 T_{bed} が240℃未満であるときにはそのまま今回の処理を終了する。

【0083】

運転条件(N_e 、 Q_f)に応じて前段ポスト噴射量1を与え続けるとやがて実ベッド温度 T_{bed} が240℃以上になるので、このときにはステップ37に進んで後段フラグ=1とする。

【0084】

この後段フラグ=1により次回よりはステップ38よりステップ38以降の後段での処理に進む。

【0085】

ステップ38、39、40、41ではエンジン回転速度 N_e とメイン燃料噴射量 Q_f とから図14、図15、図16、図17を内容とするマップを検索することにより後段ポスト噴射量1、後段ポスト噴射時期1、基本後段ポスト噴射量2、後段ポスト噴射時期2を演算する。

【0086】

後段ポスト噴射量1は前段ポスト噴射量1と同様であり、ベースの排気温度と触媒活性温度の差に比例する値を与える。

【0087】

これに対して、ポスト噴射2の機能は触媒にHCを供給して燃焼させベッド温度を第1目標ベッド温度へと上昇させることが目的であるから、基本後段ポスト噴射量2としてはフィルタ入口温度 T_1 と第1目標ベッド温度 T_{bed1} の差に比例する値を与える。つまり、第1目標ベッド温度 T_{bed1} からの差が大きいほど大きな値の基本後段ポスト噴射量2を与える。ここで、フィルタ入口温度 T_1 は低負荷低回転速度側のほうが低いので、これに対応して低負荷低回転速度側になるほど基本後段ポスト噴射量2を大きくしている(図16参照)。

【0088】

ステップ42~45は実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度 T_{bed1} と一致するように後段ポスト噴射量2のフィードバック量 $FB21$ を演算する部分である。すなわち、ステップ42で実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度 T_{bed1} に許容値 ε (正の値)を加算した値である第1目標ベッド温度上限値($T_{bed1} + \varepsilon$)とを、またステップ43で実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度 T_{bed1} より許容値 ε を減算した値である第1目標ベッド温度下限値($T_{bed1} - \varepsilon$)とをそれぞれ比較する。実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度上限値($T_{bed1} + \varepsilon$)を超えているときにはステップ44に進んでフィードバック量(初期値はゼロ) $FB21$ を所定値 $\Delta 21$ (正の値)だけ減量し、これに対して実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度下限値($T_{bed1} - \varepsilon$)を下回っているときにはステップ45に進んでフィードバック量 $FB21$ を所定値 $\Delta 21$ だけ増量する。一方、実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度上限値と第1目標ベッド温度下限値との間に収まっているときにはステップ46に進んでフィードバック量 FB をそのまま維持する。

【0089】

上記の所定値 $\Delta 21$ は一定値でもよいし、実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度 T_{bed1} の差に比例させて与えてもかまわない。

【0090】

ステップ47ではこのようにして求めたフィードバック量 $FB21$ を基本後段ポスト噴射量2に加算した値を後段ポスト噴射量2として算出する。

【0091】

図示しない燃料噴射制御フローでは、このように得られる前段ポスト噴射量1、前段ポスト噴射時期1を用いて前段でのポスト噴射(1サイクル当たり1回のポスト噴射)が行われ、またこのように得られる後段ポスト噴射量1、後段ポスト噴射時期1、後段ポスト噴

10

20

30

40

50

(12)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

射量2、後段ポスト噴射時期2を用いて後段でのポスト噴射（1サイクル当たり2回のポスト噴射）が行われる。

【0092】

〔1〕-2. 第1目標ベッド温度への維持制御：

図18のフロー（図5ステップ6のサブルーチン）は第1目標ベッド温度 T_{bed1} への維持制御を行うためのものである。

【0093】

ステップ51、52は図11のステップ31、32と同じであり、実ベッド温度 T_{bed} を算出する。ステップ53、54ではエンジン回転速度 N_e とメイン燃料噴射量 Q_f とから図19、図20を内容とするマップを検索することにより基本ポスト噴射量1、ポスト噴射時期1を演算する。

10

【0094】

基本ポスト噴射量1（中期でのポスト噴射量）は、前期におけるポスト噴射量1（前段ポスト噴射量1、後段ポスト噴射量2）よりも少ない値である（図8参照）。これは、中期でのポスト噴射量を前期でのポスト噴射量1より減少させると、フィルタ入口温度が下がりフィルタ41を冷却することになるので、フィルタ41の再生速度を低下させるためである。

【0095】

ステップ55～58はフィルタ41の実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度 T_{bed1} と一致するようにポスト噴射量1のフィードバック量 $FB1$ を演算する部分である。すなわち、ステップ55ではフィルタ41の実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度上限値（ $T_{bed1} + \varepsilon$ ）とを、またステップ56ではフィルタ41の実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度下限値（ $T_{bed1} - \varepsilon$ ）とを比較する。実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度上限値（ $T_{bed1} + \varepsilon$ ）を超えているときにはステップ57に進んでフィードバック量（初期値はゼロ） $FB1$ を所定値 $\Delta 1$ だけ減量し、これに対して実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度下限値（ $T_{bed1} - \varepsilon$ ）を下回っているときにはステップ58に進んでフィードバック量 $FB1$ を所定値 $\Delta 1$ だけ増量する。一方、実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度上限値と第1目標ベッド温度下限値との間に収まっているときにはステップ59に進んでフィードバック量 $FB1$ をそのまま維持する。

20

30

【0096】

上記の所定値 $\Delta 1$ は一定値でもよいし、実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度 T_{bed1} の差に比例させて与えてもかまわない。

【0097】

ステップ60ではこのようにして求めたフィードバック量 $FB1$ を基本ポスト噴射量1に加算した値をポスト噴射量1として算出する。

【0098】

図示しない燃料噴射制御フローでは、このように得られるポスト噴射量1、ポスト噴射時期1を用いて中期でのポスト噴射（1サイクル当たり1回のポスト噴射）が行われる。ここで、フィードバック量 $FB1$ は負の値を採りうるので、ポスト噴射量1はゼロになり得る（ステップ57、60）。このときには、フィルタ41内のバティキュレートが活発に燃焼して、ポスト噴射1により排気温度上昇制御を行う必要がないことを意味している。

40

【0099】

〔1〕-3. 第2目標ベッド温度への維持制御：

図21のフロー（図5ステップ8のサブルーチン）は第2目標ベッド温度 T_{bed2} への維持制御を行うためのものである。

【0100】

ステップ71、72は図11のステップ31、32と同じであり、実ベッド温度 T_{bed} を算出する。ステップ73、74、75、76ではエンジン回転速度 N_e とメイン燃料噴射量 Q_f とから図22、図23、図24、図25を内容とするマップを検索することにより

50

(13)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

よりポスト噴射量 1、ポスト噴射時期 1、基本ポスト噴射量 2、ポスト噴射時期 2 を演算する。

【0101】

ポスト噴射量 1 は前期でのポスト噴射量（前段ポスト噴射量 1、後段ポスト噴射量 1）と同様であり、ベースの排気温度と触媒活性温度の差に比例する値を与える。中期でのポスト噴射量 1 との関係では、後期でのポスト噴射量 1 のほうが多くなり（図 3 最下段参照）、これによって排気温度が上昇しフィルタの再生速度が上昇する。

【0102】

基本ポスト噴射量 2 は、後段ポスト噴射量 2 と同様であり、フィルタ入口温度 $T1$ と第 2 目標ベッド温度 $Tbed2$ の差に比例する値を与える。つまり、第 2 目標ベッド温度 $Tbed2$ からの差が大きいほど大きな値の基本ポスト噴射量 2 を与える。ここで、フィルタ入口温度 $T1$ は低負荷低回転速度側のほうが低いので、これに対応して低負荷低回転速度側になるほど基本後段ト噴射量 2 を大きくしている（図 24 参照）。 10

【0103】

ステップ 77~81 はフィルタ 41 の実ベッド温度 $Tbed$ が第 2 目標ベッド温度 $Tbed2$ と一致するようにポスト噴射量 2 のフィードバック量 $FB22$ を演算する部分である。すなわち、ステップ 77 ではフィルタ 41 の実ベッド温度 $Tbed$ と第 2 目標ベッド温度上限値 $(Tbed2 + \varepsilon)$ とを、またステップ 78 ではフィルタ 41 の実ベッド温度 $Tbed$ と第 2 目標ベッド温度下限値 $(Tbed2 - \varepsilon)$ とを比較する。 20

【0104】

ここで、後期で用いる第 2 目標ベッド温度 $Tbed2$ は、前期、中期で用いる第 1 目標ベッド温度 $Tbed1$ より高くしている。これは、再生処理の後期にはバティキュレートが燃焼しにくく（壁温で冷却されるため）、フィルタ 41 の再生速度を中期と同じに維持するためには目標ベッド温度を上げる必要があるためである。

【0105】

実ベッド温度 $Tbed$ が第 2 目標ベッド温度上限値 $(Tbed2 + \varepsilon)$ を超えているときにはステップ 79 に進んでフィードバック量（初期値はゼロ） $FB22$ を所定値 $\Delta 22$ だけ減量し、これに対して実ベッド温度 $Tbed$ が第 2 目標ベッド温度下限値 $(Tbed2 - \varepsilon)$ を下回っているときにはステップ 80 に進んでフィードバック量 $FB22$ を所定値 $\Delta 22$ だけ増量する。一方、実ベッド温度 $Tbed$ が第 2 目標ベッド温度上限値と第 2 目標ベッド温度下限値との間に収まっているときにはステップ 81 に進んでフィードバック量 $FB22$ をそのまま維持する。 30

【0106】

上記の所定値 $\Delta 22$ は一定値でもよいし、実ベッド温度 $Tbed$ と第 2 目標ベッド温度 $Tbed2$ の差に比例させて与えてもかまわない。

【0107】

ステップ 82 ではこのようにして求めたフィードバック量 $FB22$ を基本ポスト噴射量 2 に加算した値をポスト噴射量 2 として算出する。

【0108】

図示しない燃料噴射制御フローでは、このように得られるポスト噴射量 1、後段ト噴射時期 1、ポスト噴射量 2、ポスト噴射時期 2 を用いてポスト噴射（1 サイクル当たり 2 回のポスト噴射）が行われる。 40

【0109】

〔2〕酸素濃度制御：

〔2〕-1. 中期の酸素濃度制御（第 1 酸素濃度制御）：

図 26 にバティキュレート堆積量（PM 堆積量）が多い状態（つまり中期）で再生処理を行ったときのフィルタ入口温度、排気中酸素濃度とフィルタ 41 のベッド温度の最高温度との関係を示すと、バティキュレート堆積量が多いため曲線と曲線の間の間隔が短く、これは温度勾配が急であることを表している。

【0110】

50

(14)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

このようにバティキュレート堆積量が多い状態では、低酸素濃度側に目標酸素濃度の制御範囲を設けることで、フィルタ41のベッド温度の許容最高温度内でフィルタ41の再生処理を行うことができる。

【0111】

ここで、排気中の目標酸素濃度は空燃比に換算すると理論空燃比よりリーン側（例えば空気過剰率で1.5程度）である。バティキュレート堆積量が多い状態で高濃度の酸素があると、バティキュレートの燃焼速度が大きいためフィルタ41に堆積しているバティキュレートが急激に燃えるので、これを抑えるため排気中の目標酸素濃度を低酸素濃度に設定している。

【0112】

また、目標酸素濃度の制御範囲に幅を設けているのは、バラツキと過渡時の制御遅れとを考慮したものである。

【0113】

〔2〕-2. 後期の酸素濃度制御（第2酸素濃度制御）：

図27には今度は、バティキュレート堆積量が少ない状態（つまり後期）で再生処理を行ったときのフィルタ入口温度、排気中酸素濃度とフィルタ41のベッド温度の最高温度との関係を示し、バティキュレート堆積量が少ない状態では曲線と曲線の間隔が広がり（温度勾配が緩やかとなり）、かつベッド温度の許容最高温度の位置も図26の場合より右方向に移動している。

【0114】

このため、バティキュレート堆積量が少ない状態では、排気中の酸素濃度を中期に比べ大きくしても、フィルタ41の再生処理中のベッド温度の最高温度を許容最高温度以下に保つことができるので、後期には図中1)のように中期よりも目標酸素濃度を大きくする。これによって十分な酸素を供給してバティキュレートの燃焼速度を大きくし、フィルタ41に燃え残っているバティキュレートの総量を短期間で完全に燃え切らせることが可能となる。さらに、図中2)のようにフィルタ入口温度の目標値 T_1 をも上昇させることで、さらに再生処理時間の短縮とバティキュレートの再生効率の向上を図ることができる。

【0115】

〔2〕-3. 酸素濃度制御の制御結果：

図28に本実施形態による排気中酸素濃度の制御目標（目標酸素濃度）とその制御結果としての実際の排気中酸素濃度の変化を示す。図示のように中期に低酸素濃度に制御されていたものが、後期になると、それより高い酸素濃度へと切換えられている。なお、中期、後期を除く他の期間（前期を含む）では排気中酸素濃度が激しく変化している。これは、他の期間ではもともと排気中の酸素濃度制御を行っていないこと、また加速や減速が繰り返される過渡時のものであるからである。

【0116】

図28は排気中の目標酸素濃度を低濃度から高濃度へと単純に2段階に切換えるものであるが、図29のように、中期の後半部分で徐々に目標酸素濃度を大きくして後期の目標酸素濃度に滑らかにつながることにより、図28の場合より再生処理期間の短縮を図ることも可能である。

【0117】

〔2〕-4. 酸素濃度制御手段：

排気中の目標酸素濃度を τ_{RO2} [%]、この目標酸素濃度 τ_{RO2} が得られるときの空気過剰率を目標空気過剰率 τ_{λ} とすると、次式が成立する。

【0118】

$$\tau_{\lambda} = 21 / (21 - \tau_{RO2}) \quad (3)$$

ただし、21：新気中の酸素濃度 [%]、

なお、(3)式は燃焼による作動ガスのモル増加を考慮していないが、制御精度をさらに向上させるためにこの効果を(3)式に入れることもできる。

【0119】

(15)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

(3) 式の目標空気過剰率 $\tau\lambda$ を得るための制御には吸入新気量の制御と、燃料噴射の制御とがある。

【0120】

(2) - 4 - 1. 吸入新気量の制御：

(3) 式の目標空気過剰率 $\tau\lambda$ を得るための吸入新気量を $\tau Q\alpha$ とすれば、燃料噴射量 Qf との間に次式が成立する。

【0121】

$$\tau Q\alpha = Qf \times \text{理論空燃比} \times \tau\lambda \quad (4)$$

(3) 式を(4)式に代入すると次式が得られる。

【0122】

$$\tau Q\alpha = Q\alpha \times \text{理論空燃比} \times 21 / (21 - \tau R02) \quad (5)$$

従って、(5) 式の目標吸入新気量 $\tau Q\alpha$ が得られるように吸入新気量を制御する。

【0123】

この場合、吸入新気量制御手段により、カバーできる運転領域が図30に示したように異なるので、吸入新気量制御手段に応じて次のように酸素濃度制御を行う。

【0124】

▲1▼吸入新気量制御手段が可変容量ターボ過給機21のとき：

R6、R7、R8の領域では可変容量ターボ過給機21により吸入新気量を制御する。例えば、可変ノズル24の開度を小さくするとタービン22の回転速度が高くなり、吸入新気量を増やす(酸素濃度を大きくする)ことができる。この逆に可変ノズル24の開度を大きくするとタービン22の回転速度が低くなり、吸入新気量を減らすことができる。

【0125】

▲2▼吸入新気量制御手段がEGR装置のとき：

R7、R8の領域ではEGR弁6(EGR装置)により吸入新気量を制御する。例えば、EGR率やEGR量を増加すれば吸入新気量を減らすことが、この逆にEGR率やEGR量を小さくすれば吸入新気量を増やすことができる。

【0126】

▲3▼吸入新気量制御手段が吸気絞り弁42(吸気絞り装置)のとき：

R8の領域では吸気絞り弁42により吸入新気量を制御する。例えば、吸気絞り弁42を閉じれば吸入新気量を減らすことが、この逆に吸気絞り弁42を戻せば吸入新気量を増やすことができる。

【0127】

(2) - 4 - 2. 燃料噴射の制御：

上記(5) 式の目標空気過剰率 $\tau\lambda$ を得るための目標燃料噴射量を τQf とすれば、吸入新気量 $Q\alpha$ との間に次式が成立する。

【0128】

$$Q\alpha = \tau Qf \times \text{理論空燃比} \times \tau\lambda \quad (6)$$

(3) 式、(6) 式を目標燃料噴射量 τQf について解くと次式が得られる。

【0129】

$$\tau Qf = Q\alpha \times (1 / \text{理論空燃比}) \times (21 - \tau R02) / 21 \quad (7)$$

従って、(7) 式の目標燃料噴射量 τQf が得られるように燃料噴射を制御する。

【0130】

この場合、燃料噴射制御手段によりカバーできる運転領域が図31に示したように異なるので、燃料噴射制御手段に応じて次のように酸素濃度制御を行う。

【0131】

領域R9：メイン噴射時期を遅角しつつ(7) 式の目標燃料噴射量 τQf が得られるように燃料噴射を制御する。

【0132】

領域R10：メイン噴射時期の遅角とポスト噴射を行いつつ(7) 式の目標燃料噴射量 τQf が得られるように燃料噴射を制御する。ポスト噴射量を増加すれば燃料噴射量を増加

10

20

30

40

50

(16)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

する（酸素濃度を小さくする）ことができる。ポスト噴射はエンジンの膨張行程で行うため、トルク増加をあまり伴わずに噴射量の増加を行うことができる。そしてトルク増加分はメイン噴射量を減少してコントロールする。

【0133】

領域R11：ポスト噴射と吸気絞りとメイン噴射時期とにより燃料噴射量を制御する。例えば吸気絞りを行うとポンピングロスが増加するため、これを補う分だけポスト噴射量を増加できる。また、このときのメイン噴射時期は噴射量を制御しない場合よりも進角側に制御する。

【0134】

〔2〕-4-3. 排気中酸素濃度のフィードバック制御：

上記の〔2〕-4-1、〔2〕-4-2での制御はオープンループ制御であるが、フィードバック制御を行わせることもできる。例えばエアフロメータ35出力より検出される実際の吸入新気量が上記（5）式の目標吸入新気量 Q_{α} と一致するように、あるいは実際の燃料噴射量が上記（7）式の目標燃料噴射量 Q_f と一致するようにフィードバック制御する。

【0135】

また、排気通路2に排気中の実際の酸素濃度を検出するセンサ（例えば広域空燃比センサ）を設けておき、このセンサにより検出される排気中の実際の酸素濃度が目標酸素濃度と一致するようにフィードバック制御を行わせることもできる。

【0136】

ここで、本実施形態の作用を図8を参照しながら説明すると、同図は上から再生速度、フィルタのベッド温度、パティキュレート堆積量、ポスト噴射の期間及び時期、排気中の目標酸素濃度の動きをモデル的に示している。なお、第2段目においては本実施形態の場合を実線で、これに対して従来装置の場合を破線で示している。

【0137】

（1）再生処理の前期：

前期には実ベッド温度 T_{bed} が触媒活性温度に達する前の前段で排気温度上昇を目的とするポスト噴射1のみを行い、実ベッド温度 T_{bed} が触媒活性温度に達した後の後段になると、HCの供給することを目的とするポスト噴射2を追加して、HCを活性状態にある触媒へと供給するので、触媒では酸化触媒反応による発熱が生じ、これによりベッド温度が第1目標ベッド温度へと急速に上昇している。

【0138】

（2）再生処理の中期：

▲1▼フィルタのベッド温度がパティキュレートが自着火する温度である第1目標ベッド温度に維持した状態で、最下段のように排気中の目標酸素濃度を低濃度側に設定して、フィルタ41に堆積しているパティキュレートの燃焼速度を抑制するので、フィルタのベッド温度の最高温度が許容最高温度を上回ることがなく、これによりフィルタ41の耐久性が損なわれることがない。

【0139】

▲2▼排気温度を低下させることによりパティキュレートの燃焼速度を抑制する方法もあるが、この排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法だと、排気やフィルタ41の熱慣性の影響を受けて制御の応答性が悪くなる。これに対して本実施形態では、こうした排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法でないため排気やフィルタ41の熱慣性の影響を排除でき、制御応答性がよく制御の信頼性が高い。

【0140】

▲3▼排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法だと、パティキュレートの燃焼速度を抑えようと排気温度を低下させたとき、これに伴ってフィルタ41のベッド温度が目標ベッド温度以下に低下するようだと再生不良が生じ得る。これに対して本実施形態では、第1目標ベッド温度を保ちつつ、パティキュレートの燃焼速度の抑制は酸素濃度制御で行うので、パティキュレートの燃焼中においても、フィルタ41のベッド温度が第1目標ベ

10

20

30

40

50

(17)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

ベッド温度を下回ることがない。すなわち、本実施形態は、排気温度によるバティキュレート燃焼速度制御方法でないため、フィルタ41のベッド温度を第1目標ベッド温度より低下させる必要がなく、これによってフィルタ周辺の温度低下による再生不良を防止できる。

【0141】

(3) 再生処理の後期：

第1目標ベッド温度よりも高い第2目標ベッド温度に維持した状態で最下段のように排気中の目標酸素濃度を中期の段階より大きくすることで、再生処理の終了間近にフィルタ41に残存するバティキュレートの総量を迅速にかつ確実に燃え切らせることができ、これにより再生処理時間の短縮、ならびにほぼ完全なフィルタ再生を図ることができる。

10

【0142】

その結果、本実施形態では次の効果が得られる。

【0143】

(1) 再生処理時間の短縮：

再生処理に要する燃料消費の増加を最小限とし、燃費悪化を抑制できる。再生処理中の高温維持時間が減少し、フィルタの熱劣化を抑制でき、排気性能の向上、寿命の延長が図れる。

【0144】

(2) 完全再生の実現：

燃え残りのバティキュレートによる圧損上昇がなくなるので燃費悪化を防止できる。また、燃え残りバティキュレートの上に新たなバティキュレートが堆積して生じる不均一バティキュレート堆積は、局所的な急激なバティキュレート燃焼を引き起こし、その部分で耐久性が低下する可能性があるが、これを防止できる。

20

【0145】

実施形態では、再生処理の前期、中期、後期を時間で切り分ける場合で説明したが、これに限られるものでなく、中期、後期への移行判定には次のような方法がある。

【0146】

(a) 前期において中期への移行を判定する他の方法：実ベッド温度 T_{bed} と第1目標ベッド温度 T_{bed1} を比較し、実ベッド温度 T_{bed} が第1目標ベッド温度 T_{bed1} に到達すれば中期に移行する。

30

【0147】

(b) 中期において後期への移行を判定する他の方法：バティキュレートの燃焼がかなり進行して燃え尽きてくると、フィルタ入口温度 T_1 よりフィルタ出口温度 T_2 のほうが低くなる。従って、フィルタ出口温度 T_2 が、フィルタ入口温度 T_1 より所定値（例えば数十℃）を差し引いた値（つまりしきい値）を下回ったとき、後期に移行する。

【0148】

さて、図8第4段目からも分かるように後段ポスト噴射量2は多い。このため、図82下段に破線で示したように実ベッド温度 T_{bed} が触媒活性温度（240℃）に達したタイミングでこの多い量の後段ポスト噴射量2をステップ的に与えると、バティキュレートの再燃焼中のベッド温度が異常に温度上昇する（図82上段の破線参照）。これは、実ベッド温度が触媒活性温度に達した時点でステップ的に変化する目標値（マップ値）を与えて後段ポスト噴射2を行うと、その噴射燃料が触媒上で気化潜熱を奪うために実ベッド温度の低下を招き、蒸発できない燃料が触媒上に残留する。そして、実ベッド温度が再び触媒活性温度まで上昇したときに、触媒上に残留するバティキュレートが急激に燃焼するためである。

40

【0149】

これに対処するには、図82下段の実線で示したように目標値に対して応答遅れ処理を施した値を与えることが好ましい。このように、実ベッド温度が触媒活性温度付近にあるときには目標値に対して応答遅れ処理を施した後段ポスト噴射量2を与えることで（請求項8に記載の発明）、後段ポスト噴射量2の蒸発によるベッド温度の低下を抑えることがで

50

(18)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

き、触媒反応が開始するタイミングでのベッド温度の上昇を早めることができる。

【0150】

請求項2に記載の発明において、前期に昇温制御を行う手段は図5のステップ4及び図11、中期に第1目標ベッド温度維持制御を行う手段は図5のステップ6及び図18、中期に第1酸素濃度制御を行う手段は図5のステップ5、後期に第2目標ベッド温度維持制御を行う手段は図5のステップ8及び図21、後期に第2酸素濃度制御を行う手段は図5のステップ7によりそれぞれ果たされている。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示す概略構成図。

【図2】再生処理期間の3つの段階を示す特性図。

【図3】本実施形態の作用効果を説明するための波形図。

【図4】機能の異なるポスト噴射の使い分けを説明するための図。

【図5】再生処理の全体を説明するためのフローチャート。

【図6】再生処理フラグの設定を説明するためのフローチャート。

【図7】再生フェーズの設定を説明するためのフローチャート。

【図8】設定時間 τ_1 の特性図。

【図9】設定時間 τ_2 の特性図。

【図10】バティキュレート堆積量に対するフィルタ圧力損失の特性図。

【図11】昇温制御を説明するためのフローチャート。

【図12】前段ポスト噴射量1の特性図。

【図13】前段ポスト噴射時期1の特性図。

【図14】後段ポスト噴射量1の特性図。

【図15】後段ポスト噴射時期1の特性図。

【図16】基本後段ポスト噴射量2の特性図。

【図17】後段ポスト噴射時期2の特性図。

【図18】第1目標ベッド温度維持制御を説明するためのフローチャート。

【図19】ポスト噴射量1の特性図。

【図20】ポスト噴射時期1の特性図。

【図21】第2目標ベッド温度維持制御を説明するためのフローチャート。

【図22】ポスト噴射量1の特性図。

【図23】ポスト噴射時期1の特性図。

【図24】基本ポスト噴射量2の特性図。

【図25】ポスト噴射時期2の特性図。

【図26】バティキュレート堆積量が多い場合の再生処理時のベッド温度の最高温度の特性図。

【図27】バティキュレート堆積量が少ない場合の再生処理時のベッド温度の最高温度の特性図。

【図28】排気中の目標酸素濃度の設定方法を説明するための波形図。

【図29】他の実施形態の排気中の目標酸素濃度の設定方法を説明するための波形図。

【図30】吸入新気量制御手段を説明するための領域図。

【図31】燃料噴射制御手段を説明するための領域図。

【図32】後段ポスト噴射量2の変化波形図。

【符号の説明】

1 エンジン

2 排気通路

3 吸気通路

6 EGR弁

10 コモンレール式燃料噴射装置

17 ノズル（燃料噴射弁）

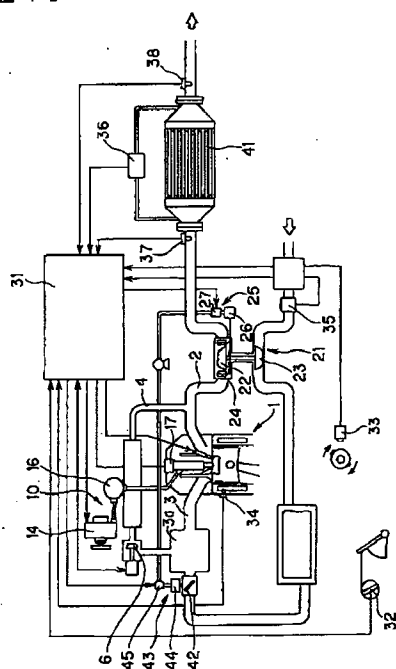
21 可変容量ターボ過給機

(19)

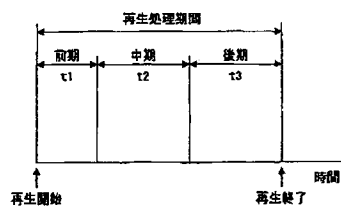
JP 2004 183525 A 2004.7.2

- 31 エンジンコントローラ
- 33 クランク角センサ
- 36 差圧センサ
- 37、38 温度センサ
- 41 フィルタ
- 42 吸気絞り弁

【図1】



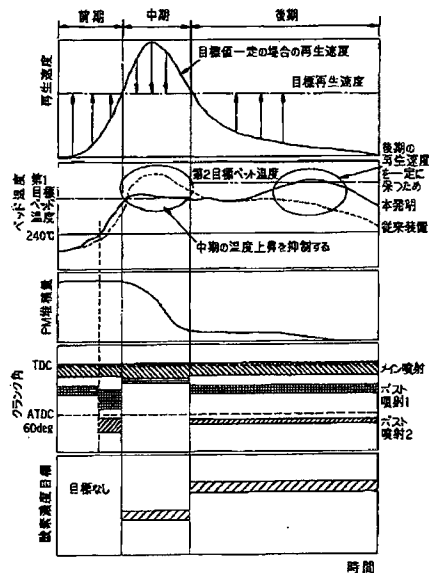
【図2】



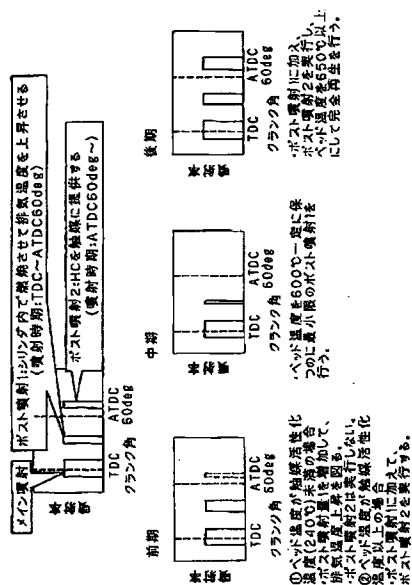
(20)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

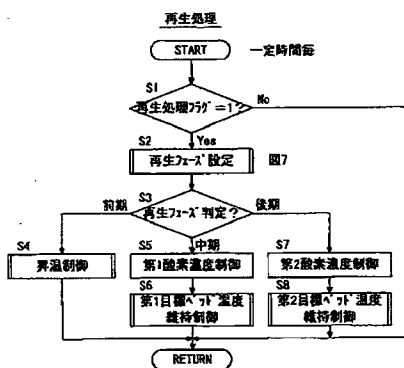
【図 8】



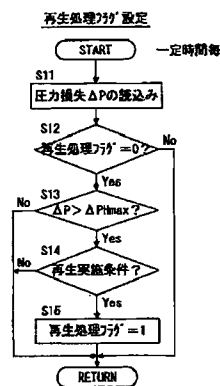
【図 4】



【図 5】



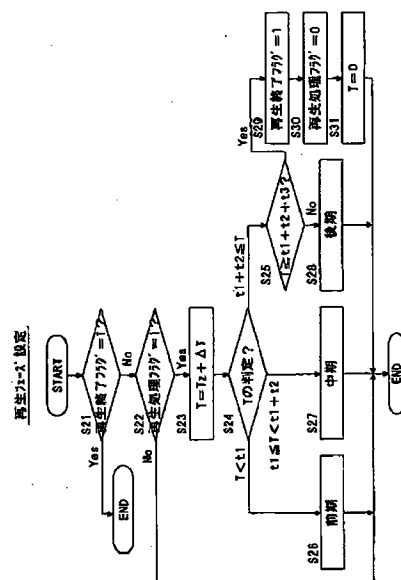
【図 6】



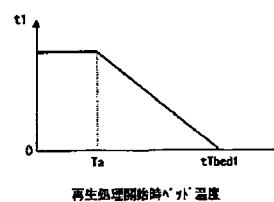
(21)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

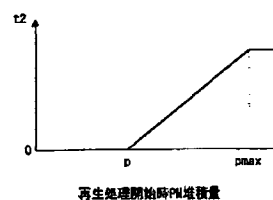
【図 7】



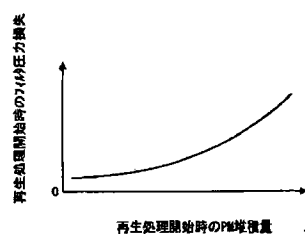
【図 8】



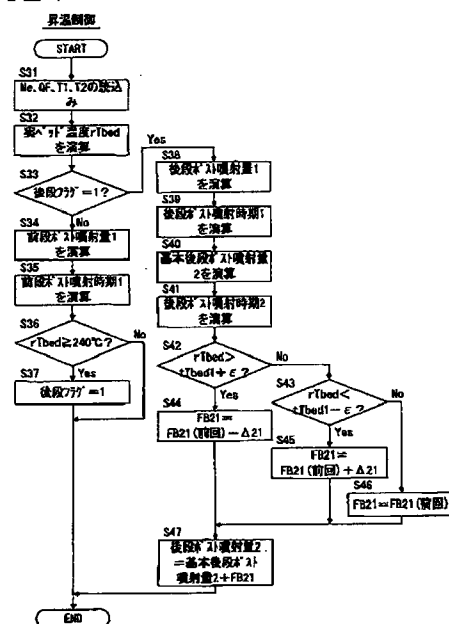
【図 9】



【図 10】



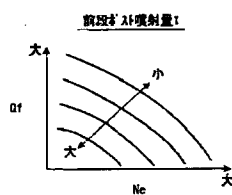
【図 11】



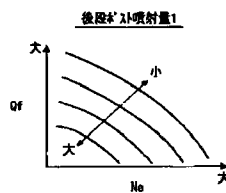
(22)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

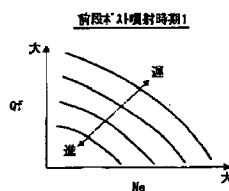
【図12】



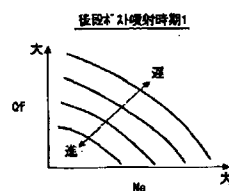
【図14】



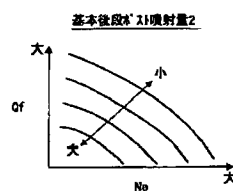
【図13】



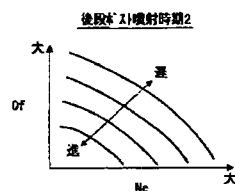
【図15】



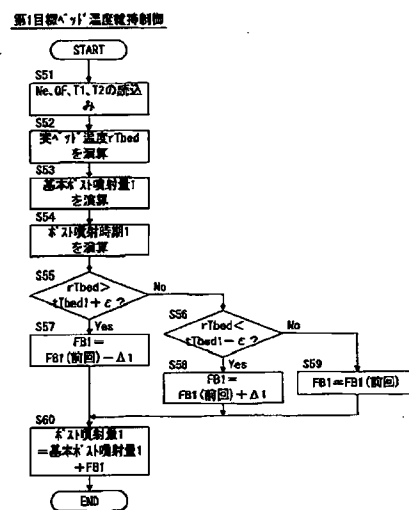
【図16】



【図17】



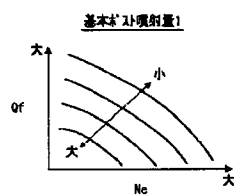
【図18】



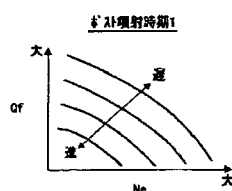
(23)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

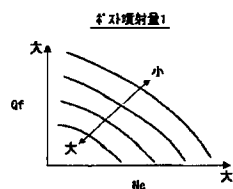
【図19】



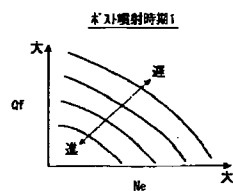
【図20】



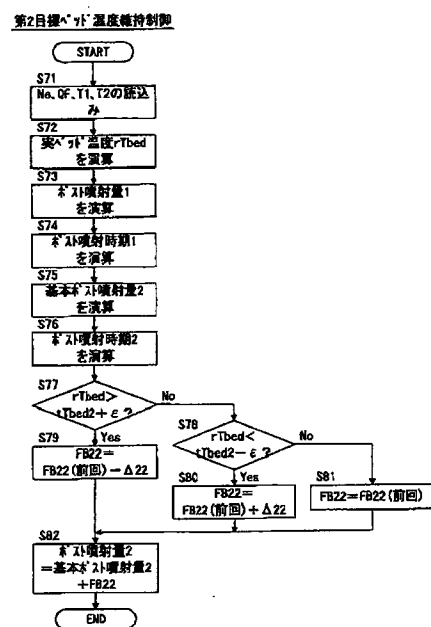
【図22】



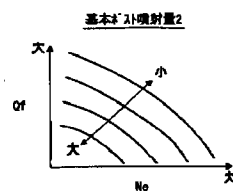
【図23】



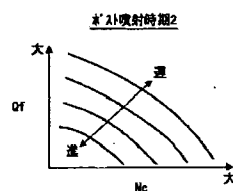
【図21】



【図24】



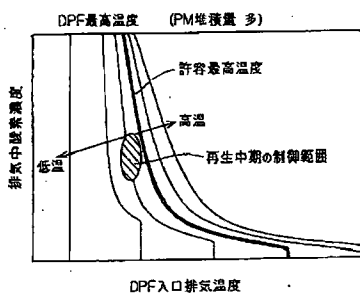
【図25】



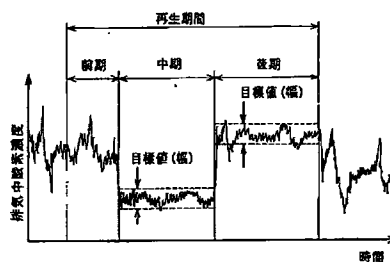
(24)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

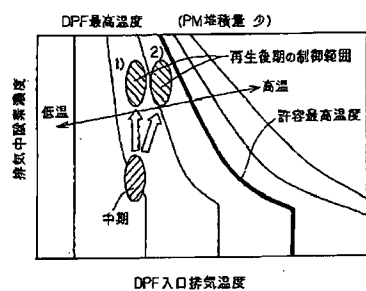
【図 26】



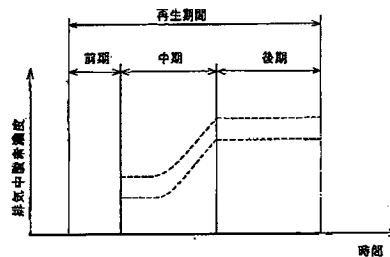
【図 28】



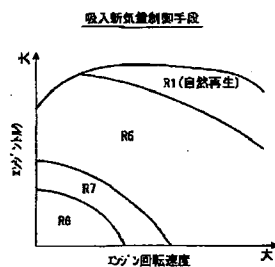
【図 27】



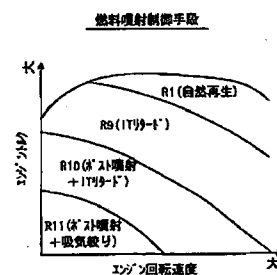
【図 29】



【図 30】



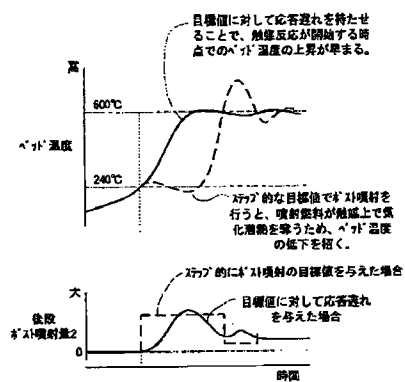
【図 31】



(25)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

【図 32】



(26)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
F 0 2 D 41/04	F 0 1 N 3/36 Z A B B	4 D 0 5 8
F 0 2 D 43/00	F 0 2 D 41/04 3 6 0 A	
F 0 2 D 45/00	F 0 2 D 41/04 3 8 0 A	
// B 0 1 D 46/42	F 0 2 D 41/04 3 8 5 A	
	F 0 2 D 43/00 3 0 1 G	
	F 0 2 D 43/00 3 0 1 K	
	F 0 2 D 43/00 3 0 1 N	
	F 0 2 D 43/00 3 0 1 R	
	F 0 2 D 43/00 3 0 1 S	
	F 0 2 D 43/00 3 0 1 W	
	F 0 2 D 45/00 3 1 2 T	
	F 0 2 D 45/00 3 1 4 T	
	B 0 1 D 53/36 1 0 3 C	
	B 0 1 D 46/42 B	

(72)発明者 筒本 直敏
神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内

(72)発明者 大竹 真
神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内

(72)発明者 田畑 宗広
神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内

Fターム(参考) 3G084 AA01 AA03 AA04 BA02 BA05 BA07 BA08 BA09 BA13 BA15
BA20 BA24 DA10 DA22 DA27 DA37 EA11 EB01 EB11 EB22
FA00 FA07 FA10 FA13 FA20 FA26 FA27 FA29 FA33
3G090 AA03 BA01 CA01 CA02 CA04 DA04 DA09 DA10 DA12 DA13
DA14 DA18 DA20 EA05 EA06 EA07
3G091 AA02 AA10 AA11 AA18 AA28 AB02 AB13 BA00 BA08 BA10
BA15 BA31 BA38 CB02 CB03 CB07 CB08 DA01 DA02 DB10
DC01 EA01 EA03 EA05 EA07 EA08 EA16 EA17 EA30 EA32
EA34 FB02 FB10 FB12 FB16 FC02 FC04 FC07 FC08 GA06
HA14 HA36 HA37 HA42 HB05 HB06
3G301 HA02 HA04 HA06 HA11 HA13 HA15 JA15 JA24 JA33 JB09
LA03 LB11 MA01 MA11 MA18 MA23 MA26 NA06 NA07 NA08
ND01 NE01 NE06 NE13 NE15 PA01B PA01X PB03B PB03X PD02B
PD02X PD11B PD11X PD14B PD14X PE01B PE01X PE03B PE03X PF03B
PF03X
4D048 AA14 AB07 AC02 CC41 CC52 CC53 DA01 DA02 DA10
DA13 DA20
4D058 JA32 MA41 MA44 SA08